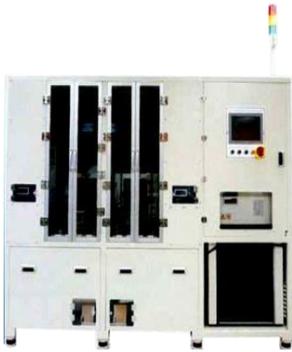


会員企業紹介

会社名	株式会社 SHUTECH				
所在地	郵便番号	998-0852			
	住所	山形県酒田市こがね町2-1-17			
連絡先	部署名	営業部			
	担当者名	小田嶋 宏幸			
	TEL	0234-28-8661	FAX	0234-28-8662	
	e-mail	info@shutech.co.jp			
Web	http://www.shutech.co.jp				
主な取扱製品 (事業内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・大気圧プラズマ装置の製造・販売、プロセス開発、商品開発 ・ダイヤモンド薄膜の製造・販売、受託成膜、応用製品開発 ・ALD (原子層堆積)装置の販売・メンテナンス ・真空疎水処理装置の販売・メンテナンス ・真空装置のメンテナンス・移設工事、中古装置・部品・消耗品・材料等の販 				
製品、 企業PR等	<p>【大気圧プラズマ技術・装置】 基材表面に付着した有機汚染物を除去する工程と基材の表面状態の活性化によって、接着並びに接合に係る用途に用いられる。同時に、局所的に濡れ性を付与させたい工程にも応用される。</p> <p>【ダイヤモンド薄膜】 ダイヤモンドの物理的特性（硬度、熱伝導率の高さ、化学的安定性など）に注目し、新しいアプリケーション開発に取り組んでいる。 導電性及び絶縁性のダイヤモンド薄膜が可能で、且つ良質な多結晶薄膜である。導電性ダイヤモンド薄膜は低抵抗を実現している。</p> <p>【ALD (原子層堆積) 装置】 半導体・燃料電池・ディスプレイ・有機EL等様々な基材への原子層レベルで堆積可能な成膜が実現可能。</p> <p>【真空疎水処理装置】 ガラス、セラミック、金属基材やMLCCチップ等表面の疎水性へ改質することが可能である。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>大気圧プラズマ装置</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>導電性/絶縁性ダイヤモンド薄膜基</p>  <p>ALD (原子層堆積) 装置</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>真空疎水処理装置</p> </div> </div>				